

原创

ASML总裁紧急警告，中国光刻机突破3大技术，西方封锁彻底失效！

2025-09-17 00:50 来源: 娱乐懂事张 发布于: 上海市



5 市场风云变幻：中国科技崛起下的ASML焦虑

曾经不可撼动的全球光刻机巨头ASML，如今正面临前所未有的挑战。面对中国在半导体领域的迅猛发展，这家荷兰企业似乎已坐立不安。ASML首席执行官富凯的公开表态，道出了他们内心深处的担忧：“越是限制中国获取先进光刻机，他们反而越会激发出更强大的研发动力。”而ASML首席技术官范登布林克的焦灼更是溢于言表：“继续封锁中国？他们只会加速研发出替代品！到那时，我们全球45%的市场份额将化为泡影，届时后悔莫及！”

这家垄断全球85%以上光刻机市场的荷兰公司，其不安源于中国技术的突破性进展。2024年，中国大陆市场首次超越曾经的领头羊中国台湾地区，以102亿欧元的销售额，占据了ASML市场份额的36.1%，成为其最大的客户。为了巩固这一至关重要的市场，ASML计划在2025年升级扩建北京的维修中心，这无疑彰显了中国市场对于ASML日益增长的重要性。然而，地缘政治的阴影笼罩，迫使这家公司在保持商业利益与遵守国际管制之间，进行一场艰难的平衡。

光刻机，特别是EUV光刻机，是现代半导体产业的“命门”。没有EUV光刻机，诸如7纳米以下的先进芯片生产便无从谈起。从我们日常使用的智能手机、电脑，到驱动人工智能发展的核心芯片，都离不开ASML提供的精密设备。然而，中国市场的崛起及其技术进步，正在悄然改变着全球半导体产业的格局。2024年，中国企业就曾豪掷250亿美元，集中采购设备，以此加速国产替代的进程。[...]

平台声明：该文观点仅代表作者本人，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间服务。



首赞

| 阅读 (812)

我来说两句

搜狐“我来说两句”用户公约

阳光跟帖

0人参与， 0条评论

可以@搜狐小编和作者啦



点击登录



@ 搜狐小编

发布